⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# 母公開特許公報(A)

昭61-261259

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)11月19日

C 04 B 35/16

7412-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全15頁)

図発明の名称

個発

低膨脹セラミツクスとその製造方法

頤 昭60-102385 ②特

願 昭60(1985)5月14日 20世

渡辺 砂発 明 者

名古屋市中区栄1丁目22番31号 コーポラティブ仲ノ町ハ

松久 明者

忠 彰

敬 一 郎

ウス4E 春日井市押沢台4丁目3番の4

日本码子株式会社 ⑪出 願 人

名古屋市瑞穂区須田町2番56号

升理士 杉村 暁秀 30代理人

外1名

低膨脹セラミックスとその製造 1. 発明の名称 方法

## 2. 特許請求の範囲

- 1. P<sub>s</sub>O<sub>s</sub>を 2 %未満合有し、主たる結晶相がコ ージェライト相からなり、開気孔率が25%以 下であり、25~800 ての間の熱膨脹係数が 1.0 ×10- / で以下であることを特徴とする 低膨脹セラミックス。
- 2. 化学組成で8.0 ~20.5重量%のMgO と、24.0 ~45.0重量%のA1.0。と、40.5~61.0重量% のSiO<sub>2</sub>と、2.0 重量%未満のP<sub>2</sub>O<sub>5</sub>とを含有す る特許請求の範囲第1項記載の低膨脹セラミ
- 3. 直径が5 μm 以上の細孔の総細孔容積が0. Oficc/g以下である特許請求の範囲第1項又は 第2項記載の低膨脹セラミックス。
- 4. コージェライト相のNgがZn及び/又はFeに より10モル%以下置換された特許請求の範囲 第1項、第2項又は第3項配載の低膨脹セラ

ミックス。

- 5. 7.5 ~20重量%のHgO と、22.0~44.3重量 %のAl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> と、37.0~60.0重量%のSiO<sub>2</sub>と2.0 ~10.0 重量%のP<sub>2</sub>0。を含有する化学組成のパ ッチを調製し、このパッチを成形し、成形体 を焼成し、焼成体を酸処理して主としてP<sub>2</sub>O<sub>2</sub> を選択的に除去することを特徴とする低膨張 セラミックスの製造方法。
- 6. P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>として燐酸アルミニウム、燐酸マグネ シウム、燐酸亜鉛及び燐酸鉄から成る群から 選択したP.O. 添を用い、NgO. Al.O. 及びSiO. としてブルーサイト、マグネサイト、タルク、 粘土、アルミナ及び水酸化アルミニウムから 成る群から選択したNgO 顔、Al.O。顔及びSiO. ③の何れか一者以上を用いる特許請求の範囲 第5項記載の製造方法。
- 7. HgO 源が平均粒径 5 μm 以下である特許請 求の範囲第6項記載の製造方法。

# 特開昭61-261259 (2)

# 3. 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明は低膨脹セラミックスに関するもので、 更にくわしくは、緻密質で耐熱衝撃性、気密性、 さらに耐熱性にも優れたコージェライト系銀密質 低膨脹セラミックスに関するものである。

## (従来の技術)

近年工業技術の進歩に伴い、耐熱性、耐熱衝撃 性に優れた材料の要求が増加している。セラミックスの耐熱衝撃性は、材料の熱膨脹率、熱伝導率、 強度、弾性率、ポアソン比等の特性に影響される と共に、製品の大きさや形状、さらに加熱、冷却 状態即ち熱移動速度にも影響される。

耐熱衝撃性に影響するこれらの諸因子のうち特に熱膨脹係数の寄与率が大であり、とりわけ、熱 移動速度が大であるときには熱膨脹係数のみに大 きく左右されることが知られており、耐熱衝撃性 に優れた低膨脹材料の開発が強く望まれている。

従来比較的低膨脹なセラミック材料として、コージェライトが知られているが、一般にコージェ

ライトは、紐密焼結化が難しく、特に室温から800 でまでの熱膨脹係数が 2.0×10-6/で以下となるような低膨脹性を示すコージェライト案地では、カルシア、アルカリ、カリ、ソーダの最大のないのであるためがラス相がま常に少なの無膨脹係数がなる。特に近年自動車排気がス争化用触媒をとして使用されているコージェライト質の無影脹係数が1.5×10-6/であることを必要とするため、不純物の少ないタルク、カオリン、アルミナ等の原料が使用され、コージェライト焼結体の知识のものしか得られない。1.5×10-6/45%の範囲のものしか得られない。

使ってこのようなコージェライトセラミックスを例えば、ハニカム構造にして回転審熱式熱交換体に応用した場合、その開気孔率が大きいためハニカム構造体貫通孔を形成する隔壁表面の気孔、特に連通気孔を通して加熱液体と熱回収倒液体との相互間に流体のリークが発生し、熱交換効率及び熱交換体が使用されるシステム全体の効率が低

下する重大な欠点を有している。また、ターポチャージャーローターのハウジングエギゾーストマニホールド等に応用した場合、開気孔率が大きいため、圧力の高い空気が漏れてしまい重大な欠点となる。このようなことから耐熱衝撃性に優れた、低膨脹で緻密質なコージェライトセラミックスが強く望まれていた。

本発明の目的は、熱膨脹係数が 2.0×10-1/セ 以下と低膨脹で開気孔率が 15%以下の緻密なコー ジェライト系セラミックスおよびその製造法を提 供しようとするものである。

従来被密なコージェライトセラミックスを得る方法としては、コージェライト組成のパッチ調合物を溶融して成形後、結晶化処理を行い、ガラスセラミックス化する方法が知られている。例えば、1977年発行の「ジャーナル・オブ・ザ・カナディアン・セラミック・ソサエティ」第46年に掲載されたトッピングとマースィの論文は、コージェライトのSiO<sub>2</sub>の20重量%以内をA1PO。で置換したものを提案している。同論文によれば、A1PO。を添

加した原料主成分を1600 ℃で融解後冷却したコージェライトガラスを生成し、再加熱後冷却してコージェライトの結晶を生成させている。 得られるコージェライトは緻密であるが、析出するコージュライト結晶相の配向を制御できないため熱膨脹係数が小さいものでも2.15×10-\*/ でと未だ大きい欠点がある。

特開昭59-13741号公報と特開昭59-92943号公報の発明は、 $Y_*0_*$ 又は $Z_{n0}$ を添加した主原料成分に $B_*0_*$ 及び/又は $P_*0_*$ を添加し、焼成して得た結晶化ガラス成分を2-7  $\mu$ に散粉砕してガラスフリットとし、所要形状に成形後、再度焼成結晶化させてなる結晶化ガラス体を提案している。このものは熱膨脹係数が $2.4-2.6 \times 10^{-4}$ /セと大きい欠点がある。

コージェライトセラミックスが低膨脹性を示す 理由は、例えば昭和50年(1975年) 5 月27日にア ーウイン・エム・ラッチマン他に与えられた「ア ニソトロピック・コージェライトモノリス」とい う名称の米国特許第3.885.977 号明細書(対応日

特開昭61-261259 (3)

本出額:特開昭50-175612 号公報)に開示されているように、板状粘土、積置粘土に起因する平面的配向により、焼成後のコージェライトセラミックスが、配向して形成されるためであり、このためガラスセラミックス化による紙密質コージェライトでは 2.0×10-4/で以上の高い熱膨脹係数となる。

# (問題点を解決するための手段)

本発明の低膨張セラミックスは、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を2%未 満含有し、主たる結晶相がコージェライト相から なり、開気孔率が25%以下であり、25~800 ℃の 間の熱膨張係数が1.0 ×10<sup>-4</sup>/℃以下である。

好適な化学組成は、8.0 ~20.5重量%のNgO と、24.0~45.0重量%のAl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> と、40.5~61.0重量%のSiO<sub>2</sub>と、2.0 重量%未満のP<sub>2</sub>O<sub>3</sub>とを含有するものである。

直径が 5 μm 以上の細孔の縫細孔容積は約0.06 cc/g以下である。

コージェライト相のNgはZn及びFeの何れか一方 又は双方により10モル%以下置換された鉄コージ ェライト、亜鉛コージェライト又は鉄亜鉛コージェライトであっても良い。

本発明の低膨張セラミックスは、7.5~20重量%のNgO と、22.0~44.3重量%のAl,O<sub>2</sub> と、37.0~60.0重量%のSiO<sub>2</sub>と2.0~10.0重量%のP<sub>3</sub>O<sub>5</sub>を含有する化学組成のバッチを顕襲し、このバッチを成形し、成形体を接成し、焼成体を酸処理して主としてP<sub>3</sub>O<sub>5</sub>を選択的に除去することによって製造される。

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>として操設アルミニウム、**降酸マグネシウム、**操酸亜鉛及び換酸鉄から成る群から選択した P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>源を用いると舒適である。

NgO, A1<sub>2</sub>O。及びSiO<sub>2</sub>として、ブルーサイト、マグネサイト、タルク、粘土、アルミナ及び水酸化アルミニウムから成る群から選択したNgO 源、A1<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 源及びSiO<sub>2</sub>源の何れか一者以上を用いると好適である。

## (作用)

本発明はコージェライトの低膨張性を維持しつつ、緻密化する。

## (実施例)

以下本発明を例につきさらに詳細に説明する。 実施例1~13と参考例14~22

#### カムを得た。

第1表に示した各種コージェライト系セラミッ クハニカムについて、粉末X線回折によりコージ ェライト結晶を定量し、25℃から800 ℃の温度範 囲における熱膨張係数、開気孔率、水銀圧入式ポ ロシメーターによりセラミックハニカム薄壁部の 直径 5 μm 以上の細孔容積と、加圧空気の薄壁か らのリーク量を測定比較した。加圧空気の薄壁か らのリーク量はコージェライト系セラミックハニ カムの一方の端面に中央に20mm×20mmの正方形の 穴を有する65×65mのゴム製パッキンを装着し、 もう一方の韓面に穴の無い65×65㎜のゴム製パッ キンを装着密閉し、前記ゴム製パッキンの穴に1.4 kg/calの加圧空気を導入し、加圧空気の流量を削 定して単位面積当りの単位時間当りのリーク量 (kg/al秒)とした。結果は第1表に示す通りで" あった。結果の若干を第1~6 図にも示す。

第1表の実施例1~13と参考例14~22の結果及び第1図から明らかなように、化学組成がNg07.5~20.0重量%、Al.0。22.0~44.3重量%、Si0.37.0

# 特開昭61-261259(4)

~60.0重量%、P202.0 ~10.0重量%である焼結 体を酸処理することにより、化学組成がNgO8.0~ ·20.5重量%、AlaDa24.0 ~45.0重量%、SiDa40.5. ~61.0重量%、P<sub>2</sub>D<sub>2</sub>2.0 重量%未満であり、主た る結晶相がコージェライト相からなり、開気孔率 が25%以下で、25~800 七の間の熱膨脹係数が1.0 ×10-\*/セ以下である低膨脹セラミックスが得ら れた。第2図は95℃の1.5 Nの硫酸にて酸処理し たときの酸処理時間と重量減少率の関係を示す。 第 3 図は95 ℃の1.5 N硫酸にて酸処理したときの 酸処理時間と各化学成分の減少率の関係を示す。 第 4 図は95 ℃の1.5 N硫酸で酸処理したときの酸 処理時間と熱膨脹係数との関係を示す。同図から 明らかなようにPュロュを含む本発明の方が酸処理に よる熱膨脹係数の減少効果が著しいことが判る。 また第5図から明らかなように、リーク量と孔の 直径が 5 μα 以上の細孔容積との間には高い相関 が認められ、細孔容積を0.06cc/g以下にすること により、リーク量を通常のコージェライトの半分 以下に低減することができる。第6図には実施例

6、参考例14及び16の細孔径分布曲線を示す。 直径5 μα 以上の総細孔容積の小さい実施例 6 にあっては、参考例13及び16に比して第 5 図から明らかなようにリーク量が著しく低くなる。 さらにリーク量を通常のコージェライト以下に低減することができ、気密性、耐熱衝撃性を要求される高温構造材料として極めて優れた特性を有していた。

第7図および第8図は参考例14および参考例23の敬構造組織をそれぞれ示していて、多孔質であり大きな気孔が存在していることがわかる。また第9図は実施例4の敬構造組織を示し、上述した参考例に比べて大きな気孔が少なく秘密質であることがわかる。また第10図は実施例4に対するCuk 線によるX線回折チャートを示し、このチャートから主たる結晶相がコージェライト相であることがわかる。

第1表中、\*印はタルクの平均粒径が2.0 μα のもの、\*\*印は平均粒径が10.0μα のものを示し、 その他はすべて平均粒径5.0 μα である。

第 1 歳.

	T					1	*	M	61										*	91				
		1	2	,	1	5	•	7	•	•	19	11	12	13	14	. 15-	16	17	18	19	20	21	22	23
化学医院 (MD)	11g0 Al <sub>2</sub> 0, SiO <sub>2</sub> f <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 2nO Pc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.4 27.5 51.7 0.4	27. 8 55. 7	11.9 40.2 47.8 8.1	12.6 35.8 51.2 0.6	11.7 28.7 51.0 0.4	12.4 27.3 58.2 1.1	1L.9 (0.1 (7.7 0.3	8.6 31.3 53.1 6.1	31.1	11.1	12.3 42.3 L0 L0	35.4	12. 4 35. 2 50. 8 0. 6	12.8 34.8 51.4	12.8 34.8 51.4	12.6 35.6 51.2 Q.6	13, 3 25, 9 49, 6 1, 2	10.3 37.5 38.5 13.7	21. 0 15. 0 61. 1 2.9	6.0 45.1 46.0 2.9	11.0 (9.1 35.0 2.5	14.1 27.7 56.2 2.0	12.9 35.1 43.1 2.9
-9	ミニウム ミニウム ネレウム	27. 2 9. 2 50. 7 2. 9	15 21.0 10.4 45.2 2.8	1.7 (9.2 19.8 (1.9 1.4	37. 1 9. 7 4L 3 5. 0	35.9 9.4 45.7 1.0		21, 0 22, 9 28, 8 8, 3		1.7	77.5 24.7 1.4 22.1	25. 5	31. 2 8. 2 40. 6 20. 0	37.1° 9.7 48.3 5.0	39.0** 10.2 50.8	39, 0 10, 2 50, 8	37. 1** 1. 7 4L 3 5. 0	31, 2 10, 0 41, 8 2, 0	27. 2 7. 1 35. 6 20. 0	60.9 1.0 20.4 1.7	17. 3 21. 5 56. 5 4. 7	39. ( 38. 8 16. 9 4. 9	37.2 9.2 50.7 2.9	37. 1° 2.7 41.3 5.0
体的	通度 門間 (b) 度 (sk)	1410 10 17'	1410 10 17'	1410 10 17'	1410 5 16*	1410 5 16*	1400 5 181	1400 5 16°	1400 5 16*	1270 5 14'	1400 5 18°	1310 3 12*	1310 1310	1410 5 15*	.1610 5 16*	1410 5 16*	1610 5 18*	1410 5 18°	1250 3 18*	1410 5 10°	1410 S 16*	16° 5 1610	1410 10 17'	1410 5 16*
<b>网络</b> 拉科	t t文(H) t文(七)	1.0 10 120 120	1. 0 95 180 7. 8	10 95 180	50 6.3	MATER 1.5 95 120 9.9	11.5 95 60 7.6	1.5 15 120 12.9	Mark 1.5 95 180 15.6	12.0 1.5 95 90 12.0	U.S 15 120 10.7	120 120		1,0 95 30 6.0	未記理	朱拖理	1.5 95 60 6.3	未施費	余処理	<b>未起</b> 世	未起现	来処理	和理	*51
		0.30	0.04	0, 06	-0.10	-0.05	Q 11	0, 12	Ø 10	a.cs	0.45	G. 82	L 95	-Q 11	0. 62	0.61	0, 10	0.65	2.61	2.15	2.50	2.32	1.10	0. 6
5 µ= EL		22.3	24.1	25.6	21. 5 0, 014	19, 0 0, 035	17. 8 0, 010	20.5	20.7	17, 5 0, 021	20,0	17.0	15. 0 @ 024	16.9 0.027	28.5	34.6 9.050	21.5	n.1	1.5	-2.7	1.2	2.5 0.02	12.3 0.04	16. 0. 0
3ージュ		93 Q. 110	9	1	91 0, 057	97 0. 024	<0.01	97	92	25 <0.0	- 15	25	90 <0.01	22	91 £ 239	99	93 Q. 131	n.	fb	. 80	73	78 <0.01	95 0, 110	0,1

第 2 表

	原料の化学分析値 (wt%)														
	NgO	A1.0:	SiO:	Fe,0.	P 20s	ZrO:	Ig. loss	Na,O	K:0	CaO	TiD,				
'ルーライト	62, 04	0.16	0.90	0.08	_	_	34.2	1. 41	0.07	1. 14	1. 14				
グネサイト	47. 11	<0.01	1.13	0.17	-	_	51.37	0.01	0.02	0.18	0.18				
ソルク	30. 90	1.44	59.95	1.10	_	_	5.7	0.034	0.009	0.14	0.14				
・ルミナ	0.002	99.17	0.013	0.015	-	_	0.08	0.34	0.002	0.022	0.02				
は酸化アルミニウム	<0.01	65. 41	0.02	0.01	-	_	34. 33	0. 20	0.01	0.01	0.01				
<b>5</b> 土	0.56	29.37	54.36	1.57	_	_	11. 42	0.081	-1, 12	0.30	0.30				
· ·   ン酸アルミニウム	0.01	41.86	<0.01	<0.01	55. 60	-	2.60	0. 03	<0.01	0.01	0.0				
ン酸マグネシウム	28. 86	<0.06	0.16	0. 02	66. 53	_	3.69	0. 05	<0.01	0.15	0. 1				
)ン酸亜鉛	<0.01	0.21	0.07	<0.01	60.87	38.55	0.83	0.01	<0.01	<0.04	<0.0				
リン酸鉄	-	-	_	43.02	53.01	-	3.70	0.30	_	-	-				

#### 発明の効果

本発明はコージェライトの低膨張性を維持しつ
つ、級密化したもので、その応用範囲はセラミァ
クリジェネレーター(CRG) にとどまらず、広くセ
ラミックレキュペレーター(CRP) 、セラミックタ
ーポチャージャーローター(CTR) 用ハウジング、
ガスターピン、原子炉炉材、種々の自動車部品例
えばエンジンマフラー、エキゾーストポート、エ
キゾーストマニホールド及び排ガス浄化触媒担材
熱交換体、その他気密性を必要とする低熱膨張材
として、充分な実用性を備えている為、産業上極
めて有用である。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図はコージェライト系セラミックハニカムのPaBa含有量と開気孔率及び熱膨張係数の関係を示す特性線図、

第2図は95℃で1.5N硫酸にて酸処理したときのセラミックハニカムの重量減少率の時間依存性を示す特性線図、

第3図は95℃で1.5N硫酸にて酸処理したときの

各成分の減少率の時間依存性を示す特性線図、

第4図は95℃で1.5N硫酸にて酸処理したときの 熱膨脹係数の時間依存性を示す特性線図、

第 5 図は1.4 kg/cd加圧空気のセラミックハニカム薄壁からのリーク量と細孔の直径が 5 μ以上の細孔容積との相関を表わす特性線図、

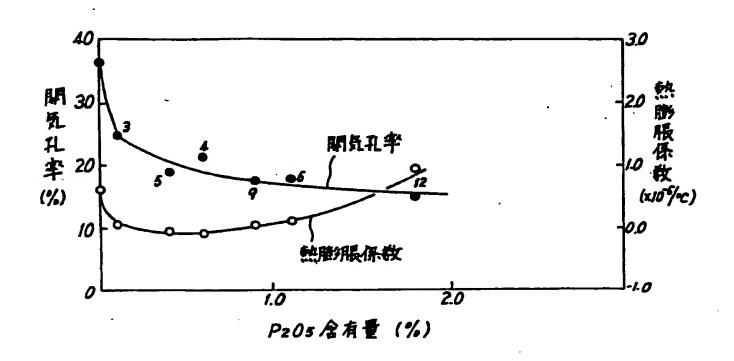
第6図は細孔径分布曲線、

第7~8図は従来の低膨脹セラミックスの徴構 造を示す拡大写真図、

第9図は本発明の低膨脹セラミックスの微構造 を示す拡大写真図、

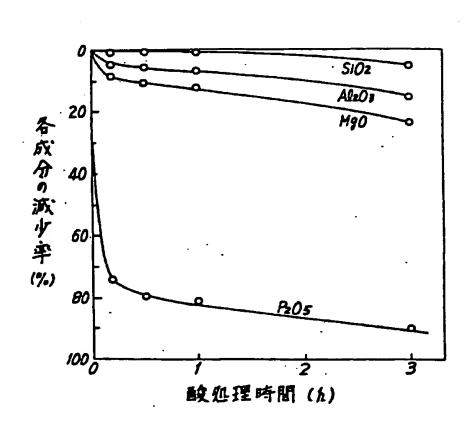
第10図はX線回折チャートである。

第1図

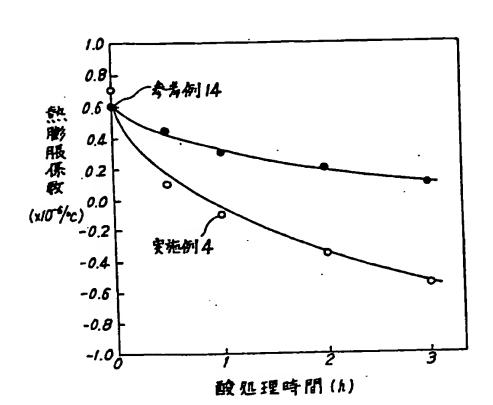


第2 図

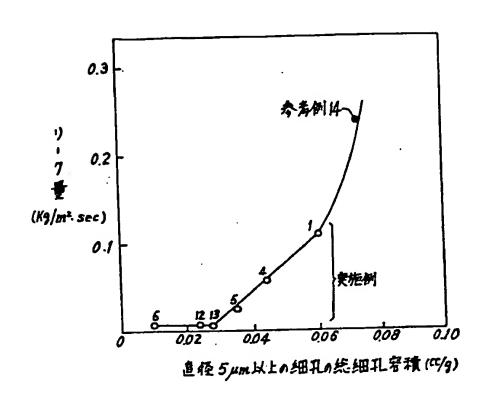
第3図



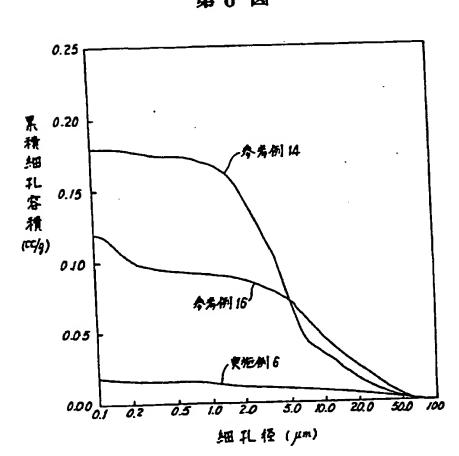
第 4 図



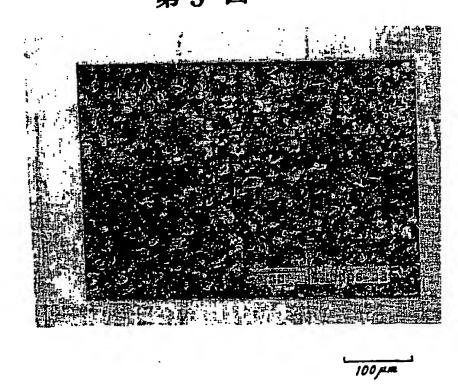
第 5 図

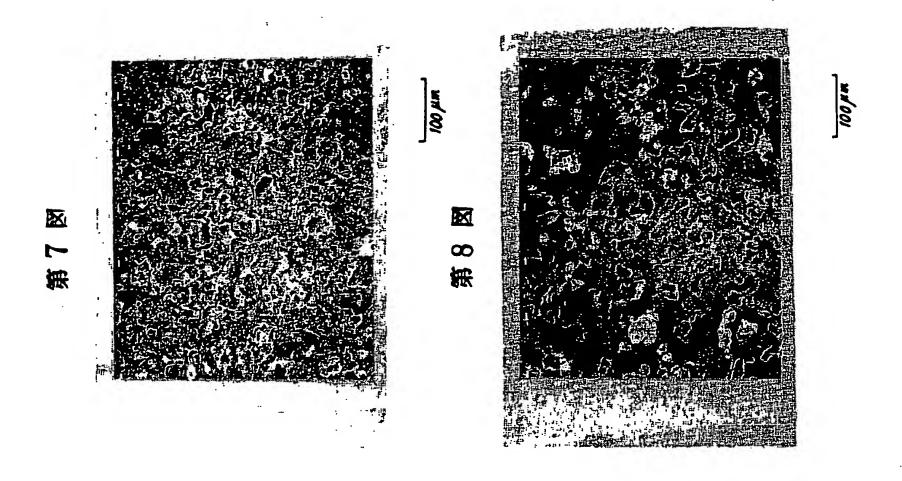


第6図



第9 図





第10 图

# 特開昭61-261259 (9)

手 枝 榕 正 音

昭和61年 8月13日

特許庁長官 思一田 明 雄 政

1. 事件の表示

昭和60年 特 許 願 第 102385 号 2 発明の名称

> テイルクチョウ 低膨脹セラミックスとその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出額人

ナゴヤシミ体タスダチョウ 住 所 愛知県名古屋市環聴区須田町2番56号

名称 (406)日本母子株式会社

コーパー けいけい 代表者 小 原 敏 人

4.代 理 人

住 所 〒100 東京都千代田区館が関三丁目2番4号 個山ビルディング7階 電話(581)2241番(代表)

氏名 (5925) 弁理士 杉 村 路

住所 同所

氏名 (7205) 弁理士 ゼ 村 臭 作

5. 補正の対象

**明和哲全文、团面** 

6. 補正の内容 (別紙の通り)



杨维

ミックス。

- 5. 7.5 ~20 重量%のNgO と、22.0~44.3 重量%のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> と、37.0~60.0 重量%のSiO<sub>3</sub>と2.0~10.0 重量%のP<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を含有する化学組成のパッチを調製し、このパッチを成形し、成形体を焼成し、焼成体を酸処理して主としてP<sub>2</sub>O<sub>2</sub>を選択的に除去することにより、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を2重量%未満含有し、結晶相の主成分がコージェライト相からなる開気孔率が25%以下、25~800 ℃の間の熱膨脹係数が1.0 ×10<sup>-8</sup>/℃以下である低膨脹セラミックスの製造方法。
- 6. PzOzとして燐酸アルミニウム、燐酸マグネシウム、燐酸亜鉛及び燐酸鉄から成る群から選択したPzOz 源を用い、NgO, AlzOz 及びSiOz としてブルーサイト、マグネサイト、タルク、粘土、アルミナ及び水酸化アルミニウムから成る群から選択したNgO 源、AlzOz 源及びSiOz 源の何れか一者以上を用いる特許請求の範囲第5項記載の製造方法。
- 7. NgO 顔が平均粒径 5 μm 以下である特許請

(訂正)明 細 音

1. 発明の名称 低膨脹セラミックスとその製造 方法

#### 2. 特許請求の範囲

- 化学組成で8.0~20.5重量%のNg0 と、24.0~45.0重量%のAl<sub>2</sub>0<sub>2</sub> と、40.5~61.0重量%のSi0<sub>2</sub>と、2.0 重量%未満のP<sub>2</sub>0<sub>3</sub>とを含有する特許請求の範囲第1項記載の低膨脹セラミックス。
- 3. 直径が 5 μm 以上の細孔の総細孔容積が0. 06cc/g以下である特許請求の範囲第1項又は第2項記載の低膨脹セラミックス。
- 4. コージェライト相のMgがZn及び/又はFeにより10モル%以下置換された特許請求の範囲第1項、第2項又は第3項配載の低膨脹セラ

求の範囲第6項記載の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は低膨脹セラミックスに関するもので、 更にくわしくは、緻密質で耐熱衝撃性、気密性、 さらに耐熱性にも優れたコージェライト系級密質 低膨脹セラミックスに関するものである。

#### (従来の技術)

近年工業技術の進歩に伴い、耐熱性、耐熱衝撃 性に優れた材料の要求が増加している。 セラミッ クスの耐熱衝撃性は、材料の熱膨脹率、熱伝導率、 強度、弾性率、ポアソン比等の特性に影響される と共に、製品の大きさや形状、さらに加熱、冷却 状態即ち熱移動速度にも影響される。

耐熱衝撃性に影響するこれらの諸因子のうち特に無膨脹係数の寄与率が大であり、とりわけ、熱 移動速度が大であるときには熱膨脹係数のみに大 きく左右されることが知られており、耐熱衝撃性 に優れた低膨脹材料の開発が強く望まれている。

従来比較的低膨脹なセラミック材料として、コ

# 特開昭61-261259 (10)

ージェライトが知られているが、一般に宝温から 800 でまでの熱膨脹係数が 2.0×10-\*/ と なの熱膨脹体数が 2.0×10-\*/ と なの熱膨脹性を 1.5 ×10-\*/ の 2 を 2 を 3 を 3 を 4 を 3 を 4 を 4 を 4 を 4 を 4 を 5 を 5 を 6 を 6 を 6 を 7 を 6 を 7 を 8 00 で 5 を 7 を 8 00 で 5 を 8 00 で 5 を 7 を 8 00 で 5 を 7 を 8 00 で 6 を 7 を 8 00 で 6 を 7 を 8 00 で 7 を 8 00 で 8 00 で 7 を 8 00 で 9 00

従ってこのようなコージェライトセラミックスを例えば、ハニカム構造にして回転蓄熱式熱交換体に応用した場合、その開気孔率が大きいためハニカム構造体貫通孔を形成する隔壁表面の気孔、特に連通気孔を通して加熱液体と熱回収倒流体との相互間に流体のリークが発生し、熱交換効率及

び熱交換体が使用されるシステム全体の効率が低下する重大な欠点を有している。また、ターポチャージャーローターのハウジングエギゾーストマニホールド等に応用した場合、開気孔率が大きいため、圧力の高い空気が漏れてしまい重大な欠点となる。このようなことから耐熱衝撃性に優れた、低膨脹で緻密質なコージェライトセラミックスが強く望まれていた。

本発明の目的は、熱膨脹係数が 2.0×10<sup>-1</sup>/で 以下と低膨脹で開気孔率が 25%以下の緻密なコー ジェライト系セラミックスおよびその製造方法を 提供しようとするものである。

従来租密なコージェライトセラミックスを得る方法としては、コージェライト組成のパッチ関合物を溶融して成形後、結晶化処理を行い、ガラスセラミックス化する方法が知られている。例えば、1977年発行の「ジャーナル・オブ・ザ・カナディアン・セラミック・ソサエティ」第46巻に掲載されたトッピングとマースィの論文は、コージェライトのSiO。の20重量%以内をAIPO。で置換したも

のを提案している。同論文によれば、A1PO』を添加した原料主成分を1600℃で融解後冷却したコージェライトがラスを生成し、再加熱後冷却してコージェライトの結晶を生成させている。 得られるコージェライトは緻密であるが、析出するコージェライト結晶相の配向を制御できないため熱膨脹係数が小さいものでも2.15×10-6/℃と未だ大きい欠点がある。

特開昭59-13741号公報と特開昭59-92943号公報の発明は、 $Y_*0_*$ 又は $Z_{n0}$ を添加した主原料成分に $B_*0_*$ 及び/又は $P_*0_*$ を添加し、焼成して得た結晶化ガラス成分を $2\sim7$   $\mu$ に微粉砕してガラスフリットとし、所要形状に成形後、再度焼成結晶化させてなる結晶化ガラス体を提案している。このものは熱膨脹係数が $2.4\sim2.6\times10^{-8}$ /でと大きい欠点がある。

コージェライトセラミックスが低膨脹性を示す 理由は、例えば昭和50年(1975年) 5 月27日にア ーウイン・エム・ラッチマン他に与えられた「ア ニソトロピック・コージェライトモノリス」とい う名称の米国特許第3,885,977 号明細書(対応日本出願:特開昭50-75611号公報)に開示されているように、板状粘土、積層粘土に起因する平面的配向により、焼成後のコージェライトセラミックスが、配向して形成されるためであり、このためガラスセラミックス化による緻密質コージェライトでは 2.0×10-6/で以上の高い熱膨脹係数となる

(問題点を解決するための手段)

本発明の低膨脹セラミックスは、 $P_2O_5$ を2%未満含有し、結晶相の主成分がコージェライト相からなり、開気孔率が25%以下であり、 $25\sim800$  での間の熱膨脹係数が $1.0 \times 10^{-6}$  / で以下である。

好適な化学組成は、8.0 ~20.5重量%のNgO と、24.0~45.0重量%のAl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> と、40.5~61.0重量%のSiO<sub>1</sub>と、2.0 重量%未満のP<sub>2</sub>O<sub>3</sub>とを含有するものである。

直径が 5 μm 以上の細孔の総細孔容積は約0.06 cc/g以下である。

コージェライト相のNgはZn及びFeの何れか一方

又は双方により10モル%以下置換された鉄コージェライト、亜鉛コージェライト又は鉄亜鉛コージェライトであっても良い。

本発明の低膨脹セラミックスは、7.5~20重量%のHgOと、22.0~44.3重量%のAl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>と、37.0~60.0重量%のSiO<sub>2</sub>と2.0~10.0重量%のP<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を含有する化学組成のパッチを調製し、調製したパッチをスリップキャスト等の鋳込み成形、押出成形等の可塑成形、プレス成形等の加圧成形により任意の形状の成形体とし、この成形体を乾燥後、1250~1450でにて2~20h 焼成し、この焼成体を酸処理して主としてP<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を選択的に除去することによって製造される。

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>として燐酸アルミニウム、燐酸マグネシウム、燐酸亜鉛及び燐酸鉄から成る群から選択した P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>源を用いると好適である。

NgO, Al<sub>2</sub>O。及びSiO<sub>2</sub>として、ブルーサイト、マグネサイト、タルク、粘土、アルミナ及び水酸化アルミニウムから成る群から選択したNgO 源、Al<sub>2</sub>O。源及びSiO<sub>2</sub>源の何れか一者以上を用いると好適で

バッチの化学組成をNgO 7.5 ~20 重量%、A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 22.0~44.3 重量%、SiO<sub>2</sub> 37.0 ~60 重量%、P<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 2.0 ~10.0 重量%と限定した理由は、この範囲を超えては、コージェライト相が充分に生成しないため、高膨脹化してしまうためであり、酸処理後接結体の化学組成をNgO 8.0 ~20.5 重量%、A1<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 24.0~45.0 重量%、SiO<sub>3</sub> 40.5 ~61.0 重量%、P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2 重量%未満としたのは開気孔率25%以下、25~800 での熱膨脹係数が10×10<sup>-6</sup>/で以下の級密質低膨脹セラミックスとならないためである。

焼成温度が1250℃以下ではコージェライト相が 充分に生成せずまた1450℃より大では軟化変形し てしまう。同様に焼成時間が2hより短くてはコー ジェライト相が充分に生成せず、20h 以上では温 度にもよるが軟化による変形が起こる。

また残存している開気孔の直径が 5 μm 以上の 総細孔容積を0.06cc/g以下に限定した理由は、加 圧したガスのリーク量が開気孔率 5 μm 以上の総 細孔容積に依存し、0.06cc/g以下にすることによ り、従来のコージェライトの半分以下のリーク量 ある。

BBO 顔の平均粒径は 5 μm 以下であることが好ましい。

## (作用)

本発明はコージェライト相中にP<sub>2</sub>D<sub>5</sub>を2~10重 畳X 、AIPO。として固溶させることにより、開気 孔串が15% 以下の紐密質で低膨脹なコージェライ ト系セラミックスを元にして、更に酸処理するこ とによりP20sを選択的に除去して2重量%未満と し25~800 七の熱膨脹係数が10×10-4/七以下、 開気孔率25% 以下の緻密質低膨脹セラミックスが 得られることを新規に見出したことによる。P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> を2重量%以上と限定した理由は、それ以下では、 **級密化に充分な液相が生じないため級密化しない** ためであり、P,O, 10 重量% 以下に限定した理由 は、それ以上では、P2OsがAlPO。 としての固溶限 を超えてしまい高膨脹化するためである。酸処理 後のPュロュを2%未満としたのは、それ以上では酸 処理による低膨脹化の効果が充分に得られないた めである。

に抑制することができるためである。

またコージェライト相2MRO・2Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>・5SiO<sub>2</sub>の Mgは、10モル%まで、Znおよび/またはFeで置換 されていても本発明に規定するコージェライト系 セラミックスと同等の特性のコージェライト系セ ラミックスを得ることができる。

熱処理時間を1150℃~焼成温度に限定した理由は1150℃未満の温度では、酸処理によって生じた 焼結体中の欠陥が消滅しないためであり、焼成温 度より高温では、再焼結が起こって微構造が大幅 に変化し所期特性が得られないからである。

P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 源を、リン酸アルミニウム、リン酸マグネシウム、リン酸亜鉛、リン酸鉄から選ばれるリン酸塩化合物一種または二種以上の組合せとした理由は、リン酸は液体であるため混合が難しく、ではコージェライトの生成温度以下の低温で局所のはカージェライトの生成温度以下の低温で高所の比較的高く水等に不溶性のリン酸塩化合物の形態で添加することが望ましい。

特開昭61-261259 (12)

MgD 、 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>源をブルーサイト、マグネサイト、タルク、粘土、アルミナ、水酸化アルミニウムから選んだ理由は、これらの原料から作られた、コージェライト系セラミックスが特に低膨脹化するためであるが、さらにNgO 源が酸化マグネシウム、SiO<sub>2</sub>源がシリカ等から選定されても良い。

MgO 顔原料の平均粒径を 5 μm 以下としたのは、コージェライトセラミックスでは、焼結後 MgO 顔原料粒子の形骸ボアが残存して、開気孔の原因となるため MgO 顔原料の平均粒径を 5 μm 以下に限定することにより、 5 μm より大きい開気孔を抑制することができ、本発明の目的である、気密性の高いコージェライトセラミックスが得られるためである。

#### (実施例)

以下本発明を例につきさらに詳細に説明する。 実施例1~13と参考例14~22

後掲の第1表に記載する額合割合に従って予め 粒度調整したブルーサイト、マグネサイト、タル

第1表に示した各種コージェライト系セラミックハニカムについて、粉末 X 線回折によりコージェライト結晶を定量し、25 でから800 での温度範囲における熱膨脹係数、開気孔率、水銀圧入式ポロシメーターによりセラミックハニカム薄壁部の直径 5 μm 以上の細孔の総孔容積と、加圧空気の薄壁からのリーク量を測定比較した。加圧空気の

薄壁からのリーク量はコージェライト系セラミックハニカムの一方の端面に中央に20㎜×20㎜の正方形の穴を有する65×65㎜のゴム製パッキンを装着し、もう一方の端面に穴の無い65×65㎜のゴム製パッキンを装着密閉し、前記ゴム製パッキンの穴に1.4 kg/cmの加圧空気を導入し、加圧空気の流量を測定して単位面積当りの単位時間当りのリーク量(kg/m²秒)とした。結果は第1表に示す。

第1表の実施例1~13と参考例14~22の結果及び第1図から明らかなように、化学組成がNgO7.5~20.0重量%、A1<sub>2</sub>0<sub>2</sub>22.0~44.3重量%、Si0<sub>2</sub>37.0~60.0重量%、P<sub>2</sub>0<sub>2</sub>2.0~10.0重量%である焼結体を酸処理することにより、化学組成がNgO8.0~20.5重量%、A1<sub>2</sub>0<sub>2</sub>24.0~45.0重量%、Si0<sub>2</sub>40.5~61.0重量%、P<sub>2</sub>0<sub>2</sub>2.0 重量%未満であり、結晶相の主成分がコージェライト相からなり、開気孔率が25%以下で、25~800 での間の熱膨脹係数が1.0×10<sup>-6</sup>/で以下である低膨脹セラミックスが得られた。第2図は実施例4と参考例14の調合物

を第1表に示した条件にて焼成した焼結体を95℃ の1.5 Nの硫酸にて酸処理したときの酸処理時間 と重量減少率の関係を示す。第3図は実施例4の 調合物を第1表に示した条件にて焼成した焼結体 を95℃の1.5 N硫酸にて酸処理したときの酸処理 時間と各化学成分の減少率の関係を示す。第4図 . は実施例 4 と参考例14の調合物を第 1 表に示した 条件にて焼成した焼結体を95℃の1.5 N硫酸で酸 処理したときの酸処理時間と熱膨脹係数との関係 を示す。同図から明らかなようにPaOsを含む本発 明の方が酸処理による熱膨脹係数の減少効果が著 しいことが判る。また第5図から明らかなように、 リーク量と孔の直径が 5 μα 以上の細孔の総細孔 容積との間には高い相関が認められ、直径が5μm 以上の細孔の総細孔容積を0.06cc/g以下にするこ とにより。リーク量を通常のコージェライトの半 分以下に低減することができる。第6図には実施 例 6 、参考例14及び16の細孔径分布曲線を示す。 直径5 μm 以上の細孔の総細孔容積の小さい実施 例 6 にあっては、参考例14に比して第 5 図から明

らかなようにリーク量が著しく低くなる。さらに 第5図より5μm 以上の細孔の総細孔容積を0.06 cc/g以下にすることによりリーク量を通常のコージェライト以下に低減することができ、気密性、 耐熱衝撃性を要求される高温構造材料として極め て優れた特性を有していた。

第7図および第8図は参考例14および参考例23の散構造組織をそれぞれ示していて、多孔質であり大きな気孔が存在していることがわかる。また第9図は実施例13の散構造組織を示し、上述した参考例に比べて大きな気孔が少なく緻密質であることがわかる。また第10図は実施例4に対するCuK α線による X 線回折チャートを示し、このチャートから主たる結晶相がコージェライト相であることがわかる。

第1表中、\*印はタルクの平均粒径が2.0 μm のもの、\*\*印は平均粒径が10.0μm のものを示し、 その他はすべて平均粒径5.0 μm である。

											票	1	支 ・									<u>-</u> .		
	T			-			奖	挺	64	*								<b>₽</b>	*	Ħ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	72	23
:	Mg0 Al "O. SiDe P.O. ZaO Fag02	13.4 27.5 58.7 0.4	16.3 27.8 55.7 0.2	11.9 40.2 47.8 0.1	12.6 35.6 51.2 0.6	11.9 36.7 51.0 0.4	13.4 27.3 58.2 1.1	11.9 40.1 47.7 0.3	8.5 38.3 53.1 0.1	11.5 38.4 49.2 0.9	12.4 44.8 42.3 0.2 0.3	12.3 43.1 42.3 1.0 1.3	11.4 39.4 47.4 1.8	12.4 36.2 50.8 0.6	13.8 34.8 51.4	13.8 34.8 51.4	12.6 35.6 51.2 0.6	13.3 35.9 49.6 1.2	10.3 37.5 38.5 13.7	21.0 15.0 61.1 2.9	6.0 45.1 46.0 2.9	13.0 49.1 35.0 2.9	14.1 21.7 56.2 2.0	12.9 36.1 48.1 2.9
四合列合 フマグネ タルル オな(にアルル 株土 一般アルル	アロル) ミナ ミニウム	37.2 9.2 50.7 2.9	8.5 33.0 10.4 45.2 2.9	8.7 19.2 19.8 48.9 3.4	37.0 9.7 48.3 5.0	35.9 9.4 46.7 8.0	33.1 8.1 52.2 6.6	1	28.9 18.4 44.6 8.1	33.2 8.7 43.2 15.0	37.5 26.7 9.4 22.1	35.0 26.6 24.5 8.1	31.2 8.2 40.6 20.0	37.0° 9.7 48.3 5.0	39.0*** 10.2 50.8	39.0 10.2 50.8	37.0 9.7 48.3 5.0	38.2 10.0 49.8 2.0	27.3 7.1 35.6 30.0	80.9 9.0 33.4 4.7	17.3 21.5 56.5 4.7	39.4 38.8 16.9 4.9		37.0 9.7 48.3 5.0
编成条件 保持 火	所 三 三 三 三	1410 10 17*	1410 10 17	1410 10 17'	1410 5 16 <sup>3</sup>	1410 16 <sup>1</sup>	1400 5 16 <sup>4</sup>	1400 16 <sup>5</sup>	1400 16 <sup>4</sup>	1370 14 <sup>5</sup>	1400 5 16°	1310 12 <sup>3</sup>	1310 12 <sup>3</sup>	1410 5 16	1410 5 16 <sup>5</sup>	1410 5 16	1410 5 16 <sup>5</sup>	1410 5 16*	1250 3 10°	1410 5 16°	1410 5 15 <sup>5</sup>	1410 5 16 <sup>5</sup>	1410 10 17'	1410 5 16 <sup>2</sup>
<b>MATS</b>	2632	2.0 2.0 80 120 5.3	6782 1.0 95 180 7.8	開放 1.0 95 180 10.3	1.5 95 60 6.3	1.5 95 120 9.9	1.5 95 90 7.6	1.5 95 120 12.9	1.5 1.5 180 15.9	1.5 95 90 12.8	1988.7	0.5.85 2.0. 12.0	1.5 96 11.8	2.0 2.0 95 80 6.0	规理	未処理	1.568 6.3	来规理 :	地理	规理	未処理	料吗 : :	地理	朱如
US AND	200 E)	0.30	0.04	0.06	-0.10	-0.05	0.11	0.12	0.10	0.03	0.85	0.82	0.95	-0.11	0.62	0.61	0.10	0.65	5.64	2.15	2.50	2.32	i.10	0.68
<b>एक</b> री		23.3	24.7	25.0	21.5	19.0	17.8	20.5	20.7	17.5	20.0	17.0	15.0	16.9	36.5	34.6	21.5	33.7	1.5	2.7	3.2	2.5	13.3	16.1
5 po DIL	-0∏0 (≖/∎)	0.06	-		0.044	0.035	0.010	-	•	0.028	-	-	0.021	0.027	0.073	0.050	0.073		-	-	•	0.02	0.04	0.050
コージェラ		95	95	95	98	97	94	93	92	95	85	85		98	98	- 98	98	98	80	80	78	78	95	98
リーク量の圧力し、仏	he/s'Hi.	0.110	-	-	0.051	0.024	<0.01	-	.	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	0.239	0.152	0.131	-		-		<0.01	0.110	0.131

	原料の化学分析値 (wt%)														
	NgO	A1,0,	SiO.	Fe <sub>2</sub> D <sub>3</sub>	P.O.	ZaO	Ig. loss	Ha,O	K.D	CaO	TiO,				
ブルーサイト	62. 04	0. 16	0. 90	0.08	_	_	34. 2	1. 41	0. 07	1. 14	1. 14				
マグネサイト	47. 11	<0.01	1. 13	0.17	-	_	51.37	0. 01	0. 02	0. 18	0.18				
アルク	30.90	1. 44	59. 95	1.10	-	-	5. 7	0.034	0.009	0.14	0.14				
アルミナ	0.002	99. 17	0.013	0.015	_	-	0.08	0.34	0.002	0.022	0. 02				
k酸化アルミニウム	<0.01	65. 41	0.02	0.01	_	-	34. 33	0. 20	0. 01	0.01	0.01				
<b>占土</b>	0.56	29. 37	54. 36	1.57	_	-	11. 42	0. 081	1. 12	0.30	0.30				
リン酸アルミニウム	0.01	41.86	<0.01	<0.01	55. 60	_	2. 60	0. 03	<0.01	0.01	0.01				
リン酸マグネシウム	28. 86	<0.06	0.16	0.02	66. 53	-	3. 69	0. 05	<0.01	0. 15	0. 15				
リン酸亜鉛	<0.01	0. 21	0.07	<0.01	60.87	38. 55	0. 83	0. 01	<0.01	<0.04	<0.04				
リン酸鉄	-	_	-	43.02	53. 01	-	3.70	0.30	_	-	_				

#### (発明の効果)

本発明はコージェライトの低膨脹性を維持しつ
つ、概密化したもので、その応用範囲はセラミックリジェネレーター(CRF) にとどまらず、広くターボチャージャーローター(CTR) 用ハウジング、ガスターピン、原子炉炉材、種々の自動車部品の
えばエンジンマフラー、エキゾーストポートは、上半ゾーストマニホールド及び排がス浄化触膨脹を換入する低熱膨脹を使えている為、産業上極めて有用である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はコージェライト系セラミックハニカムのPaO。含有量と開気孔率及び熱膨脹係数の関係を示す特性線図、

第2図は95℃で1.5N硫酸にて酸処理したときのセラミックハニカムの重量減少率の時間依存性を示す特性線図、

第3図は95℃で1.5N硫酸にて酸処理したときの

各成分の減少率の時間依存性を示す特性線図、

第4図は95℃で1.5N硫酸にて酸処理したときの 熱膨脹係数の時間依存性を示す特性線図、

第 5 図は1.4 kg/cd加圧空気のセラミックハニカム薄壁からのリーク量と細孔の直径が 5 μ以上の細孔容積との相関を表わす特性線図、

第6図は細孔径分布曲線、

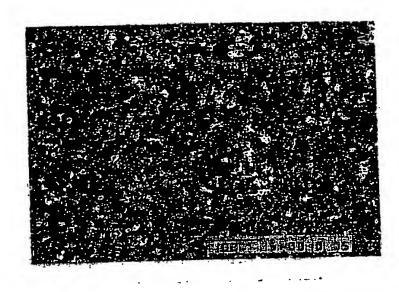
第7~8図は従来の低膨脹セラミックスの微構 造を示す拡大写真図、

第9図は本発明の低膨脹セラミックスの微構造 を示す拡大写真図、

第10図はX線回折チャートである。

第 9 図

(訂正図)



100 H 48